УДК 544.228 DOI: 10.15372/KhUR20160513

# Протонная проводимость в In, Mg-допированных титанатах висмута со структурой типа пирохлора

А. Г. КРАСНОВ<sup>1</sup>, М. М. ПИСКАЙКИНА<sup>2</sup>, И. В. ПИЙР<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт химии Коми НЦ Уральского отделения РАН, Сыктывкар, Россия

E-mail: alexey-krasnov@rambler.ru

<sup>2</sup>Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Россия

(Поступила 21.12.15; после доработки 24.03.16)

## Аннотация

С помощью твердофазного синтеза и методом сжигания нитрат-органических прекурсоров получены новые твердые растворы титанатов висмута со структурой типа пирохлора  ${\rm Bi}_{2-y}{\rm In}_x{\rm Ti}_2{\rm O}_{7-\delta}$  (y = 0.4 при x = 0.2-0.6; y = 0.6 при x = 0.4-0.6) и  $\text{Bi}_{2-y}\text{Mg}_x\text{Ti}_2\text{O}_{7-\delta}$  (y = 0.4 при x = 0.05-0.3; y = 0.6 при x = 0.1-0.6). Образование однофазных соединений со структурой типа пирохлора подтверждено методом РФА. Согласно результатам количественного элементного анализа и локального микроанализа, химический состав образцов остается неизменным после высокотемпературного обжига. На основании сопоставления пикнометрической и рентгенографической плотностей соединений предложен вариант распределения атомов допантов (In, Mg) по кристаллографическим позициям структуры пирохлора. Показано, что атомы индия и магния заселяют изначально вакантные А (Bi)-позиции структуры пирохлора. С повышением содержания допанта часть атомов In и Mg занимают В (Ті)-позиции. Результаты полнопрофильной обработки дифрактограммы соединения Bi<sub>16</sub>In<sub>04</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, выполненной с различными вариантами распределения допанта (In), совпадают с результатами сопоставления пикнометрической плотности и плотностей, рассчитанных для определенного катионного распределения - попадания всех атомов индия в вакантные А (Ві)-позиции. Установлено, что наличие вакансий в висмутовой и кислородной подрешетке О' структуры пирохлора приводит к появлению протонной проводимости во влажной атмосфере в области температур 240–640 °С. Соединения  ${\rm Bi}_{16} {\rm In}_{02} {\rm Ti}_2 {\rm O}_{6.7}$  и  ${\rm Bi}_{1.4} {\rm Mg}_{0.1} {\rm Ti}_2 {\rm O}_{6.2}$  характеризуются величиной протонной проводимости, равной 2.2 10<sup>-6</sup> См/см при температуре 400 °С и частоте прилагаемого поля 1 кГц, что на 1.5-2 порядка выше при измерении этого параметра в условиях сухой атмосферы воздуха.

**Ключевые слова**: допированные титанаты висмута, пирохлор, катионное распределение, протонная проводимость

### введение

Соединения с протонной проводимостью интересны как объекты исследования в связи с возможностью их широкого применения. Протонные проводники перспективны для использования в качестве компонентов различных электрохимических устройств, таких как газовые сенсоры, электролизеры, мембраны топливных элементов. Так, например, замена электролита с кислородно-ионной проводимостью в твердооксидных топливных элементах ТОТЭ (рабочая температура T > 800 °C) на материал с протонной проводимостью (T < 600 °C) позволит снизить расходы в ходе эксплуатации и откроет для ТОТЭ новые области применения [1].

Согласно данным [2, 3], соединения со структурой типа пирохлора обладают протонной проводимостью в температурном диапазоне 200–500 °C. Титанат висмута со структурой пирохлора благодаря возможной высокой степени дефектности в подрешетке висмута и кислорода O' [4] является перспективным соединением, обладающим ионной проводимостью. Известная термическая нестабильность ограничивает его широкое применение и получение с помощью традиционных реакций твердофазного синтеза [5, 6]. Допирование пирохлора титаната висмута позволяет повысить термостабильность, влияет на кристаллическое строение и, как следствие, на свойства получаемых соединений [7–10].

В настоящей работе представлены результаты синтеза новых In-, Mg-содержащих титанатов висмута со структурой типа пирохлора, исследовано распределение атомов допанта по кристаллографическим позициям и протонный транспорт в образцах  $\operatorname{Bi}_{2-y}M_x\operatorname{Ti}_2\operatorname{O}_{7-\delta}(M = \operatorname{In}, \operatorname{Mg}).$ 

#### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез соединений со структурой типа пирохлора ${\rm Bi}_{2~-~y}{\rm In}_{x}{\rm Ti}_{2}{\rm O}_{7~-~1.5y~+~1.5x}$  (y = 0.4 при x = 0.2-0.6; y = 0.6 при x = 0.4-0.6) и Ві<sub>2</sub>  $_{-y}$ Mg<sub>x</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7 - 1.5y + x</sub> (y = 0.4 при x = 0.05-0.3; y = 0.6 при x = 0.1-0.6) проводили с помощью твердофазной реакции и методом сжигания нитрат-органических прекурсоров соответственно. В качестве реагентов использовали:  ${\rm Bi}_2{\rm O}_3$  (квалификация "х. ч."),  ${\rm Bi}({\rm NO}_3)_3\cdot 5{\rm H}_2{\rm O}$ ("ч. д. а."), TiO<sub>2</sub> ("х. ч."), In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ("ч."),  $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$  ("х. ч."), лимонную кислоту ("х. ч."). Количества исходных веществ рассчитывали в соответствии со стехиометрическими формулами получаемых продуктов реакции. Шихту, спрессованную в виде таблеток, прокаливали в следующем температурном режиме, °С: 650 (5 ч), 850 (5 ч), 1000 (5 ч), 1100 (12 ч), 1150 (12 ч) - для In-содержащих образцов. Для Mg-содержащих титанатов висмута выбран следующий режим последовательной термообработки, °С: 650 (5 ч), 850 (5 ч), 1050 (10 ч), 1100 (20 ч). Все стадии обжига проводили в воздушной атмосфере.

Фазовый состав образцов исследовали методом рентгенофазового анализа (РФА) с помощью дифрактометра Shimadzu XRD-6000 (Си $K_{\alpha}$ -излучение,  $\lambda = 1.54056$  Å, угловой интервал 10–100°, шаг 0.05°).

Состав полученных соединений определяли методом энергодисперсионного микроанализа (EDX) на сканирующем электронном микроскопе VEGA-3M фирмы Tescan с использованием приставки X-act и методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) на спектрометре Spectro Ciros (Германия).

Анализ профиля дифрактограмм по методу Ритвельда выполнен с использованием пакета программ FullProf [11]. Измерение пикнометрической плотности проведено на воздухе в соответствии со стандартной методикой [12].

Подготовленные однофазные образцы прессовали в виде таблеток толщиной 1-2 мм, диаметром 12-13 мм и обжигали для получения плотной керамики. Торцы таблеток покрывали серебряной пастой методом вжигания. Электрические свойства изучали двухзондовым методом, используя мост переменного тока RLC МТ-4090. Температурные зависимости емкости (C<sub>n</sub>) и тангенса угла диэлектрических потерь *D* снимали в интервале температур 200-750 °С при частотах налагаемого поля  $\omega = 1 - 200$  кГц. Температуру в печи контролировали хромель-алюмелевой термопарой, присоединенной к регулятору-измерителю температуры ТП703-10у. Показания прибора оставались неизменными при термостатировании в течение 10 мин. Проводимость изучали в атмосфере влажного и сухого воздуха. Влажный воздух создавали путем его продувки над дистиллированной водой при комнатной температуре. По результатам измерения электрических характеристик построены температурные зависимости удельной проводимости в координатах  $\lg \sigma - f(10^3/T)$ .

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Образцы индийсодержащих титанатов висмута со структурой типа пирохлоры получены твердофазным синтезом, магнийсодержащие титанаты висмута – методом сжигания нитрат-органических прекурсоров. С помощью метода РФА показано, что все синтезированные объекты однофазные и описываются структурным типом пирохлора ( $Fd\bar{3}m$ , ICSD 50983).

Методами EDX и АЭС-ИСП в полученных образцах установлено соотношение элементов (Bi/M/Ti, где M = Mg, In). Расчет индек-



Рис. 1. Концентрационная зависимость пикнометрических и рентгенографических плотностей для различных вариантов распределения атомов допанта (In или Mg): 1 - 100 % атомов в А-позиции; 2 - 75 % атомов в А-позициях, 25 % в В-позициях; 3 - 50 % в А-позициях, 50 % в В-позициях; 4 - 100 % атомов в В-позициях; 5 - пикнометрическая плотность  $\rho_{\text{пикн}}$ .

сов проведен с учетом сохранения значения по титану, равного двум. Из данных EDX для соединения  $Bi_{1.6}In_{0.4}Ti_2O_7$  следует, что после проведения синтеза локальный состав близок между собой, заданное соотношение элементов сохраняется:  $Bi_{1.71}In_{0.34}Ti_2O_7 - \delta$ ,  $Bi_{1.70}In_{0.33}Ti_2O_7 - \delta$ ,  $Bi_{1.70}In_{0.35}Ti_2O_7 - \delta$ . Его состав, полученный по результатам исследования методом АЭС–ИСП ( $Bi_{1.71}In_{0.43}Ti_2O_{7-\delta}$ ) близок к изначально заданному.

Структура типа пирохлора  $A_2B_2O_6O'$  характеризуется наличием двух неэквивалентных катионных позиций: А-позиции занимает крупный по размерам катион (Bi<sup>3+</sup>), в В-позициях находится меньший катион (Ti<sup>4+</sup>). Попадание катионов допанта в ту или другую

## ТАБЛИЦА 1

Результаты полнопрофильного анализа для  $\mathrm{Bi}_{1.6}\mathrm{In}_{0.4}\mathrm{Ti}_{2}\mathrm{O}_{7}$ 

Модели	Атом	Положение	x	y	z	B <sub>iso</sub> , Å <sup>2</sup>	Заселенность позиций
1 (Bi <sub>16</sub> In <sub>0.40</sub> )Ti <sub>2</sub> O <sub>7</sub>							
	Bi/In	16c	0	0	0	1.80	0.8/0.2
	Ti/In	16d	1/2	1/2	1/2	0.01	1/0
	0	48f	1/8	1/8	0.437	0.49	1
	Ο′	8a	1/8	1/8	1/8	0.01	1
	$a = 10.3480$ Å; $R_{\rm p} = 6.28$ %; $R_{\rm wp} = 8.81$ %; $\chi^2 = 4.52$						
2	$(Bi_{1.45}In_{0.18\ 0.37})(Ti_{1.82}In_{0.18})O_{6.36}$						
	Bi/In	16c	0	0	0	1.06	0.725/0.09
	Ti/In	16d	1/2	1/2	1/2	3.03	0.91/0.09
	0	48f	1/8	1/8	0.428	3.40	1
	Ο′	8a	1/8	1/8	1/8	0.1	0.36
	$a = 10.3478$ Å; $R_{\rm p} = 6.36$ %; $R_{\rm wp} = 8.53$ %; $\chi^2 = 4.23$						
3	$(Bi_{16}In_{0.40})Ti_2O_7$						
	Bi/In	96h	0	0.023	-0.023	0.01	0.8/0.2
	Ti/In	16d	1/2	1/2	1/2	0.1	1/0
	0	48f	1/8	1/8	0.437	0.1	1
	Ο′	8a	1/8	1/8	1/8	0.1	1
	$a = 10.3486$ Å; $R_{\rm p} = 5.73$ %; $R_{\rm wp} = 7.92$ %; $\chi^2 = 3.65$						

подрешетку пирохлора зависит от ионного радиуса и зарядового состояния катиона-заместителя. Известно, что в титанате висмута со структурой пирохлора возможна высокая степень дефектности по подрешетке висмута [4]. Изначально задаваемый при синтезе дефицит висмута может способствовать заселению атомами допанта А-позиций. Распределение атомов допанта по кристаллографическим позициям структуры типа пирохлора изучено сопоставлением пикнометрической и рентгенографической плотностей соединений, а также в ходе структурного анализа.

Пикнометрические плотности соединений сопоставлены с теоретической рентгенографической плотностью, рассчитанной для различных вариантов размещения атомов допанта (In, Mg) по катионным позициям структуры типа пирохлора (рис. 1). Параметр элементарной ячейки индийсодержащих соединений с формулой  ${\rm Bi}_{1.6}{\rm In}_x{\rm Ti}_2{\rm O}_{7-\delta}$  принят равным 10.338 Å, в случае составов  ${\rm Bi}_{1.4}{\rm Mg}_x{\rm Ti}_2{\rm O}_{7-\delta}$  – 10.313 Å.



Рис. 2. Дифрактограмма Bi<sub>16</sub>In<sub>0.4</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub> с учетом полного заселения А-позиций катионами Bi и In, а также смещения А-катионов из положений 16с в 96*h*: 1 – экспериментальные данные; 2 – теоретическая дифрактограмма; 3 – разность между экспериментальной и модельной дифрактограммами; 4 – брэгговские рефлексы.

Значения пикнометрической плотности (с точностью до 2 %) индийсодержащих образцов в диапазоне содержания индия до x = 0.4



Рис. 3. Температурные зависимости удельной проводимости образцов при частоте 1 кГц:  $a - (Bi_{1.6}In_{0.2.0.2})Ti_2O_6O'_{0.7}$ ;  $\delta - (Bi_{1.6}In_{0.4.0})Ti_2O_6O'_{1.5}$ ;  $s - (Bi_{1.6}Mg_{0.05.0.35})Ti_2O_6O'_{0.45}$ ;  $z - (Bi_{1.4}Mg_{0.1.0.5})Ti_2O_6O'_{0.2}$ . 1 - влажная атмосфера, 2 - сухая.

совпадают с величиной рентгенографической плотности в случае распределения всех атомов индия в А-позиции структуры пирохлора (см. рис. 1, *a*). При *x* > 0.4 наряду с попаданием в А-позиции возможно размещение части атомов In и в В-позиции. В случае магнийсодержащих соединений Bi<sub>1.4</sub>Mg<sub>x</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7-δ</sub> атомы допанта находятся преимущественно в А-позициях до x = 0.5; при дальнейшем увеличении количества магния (x = 0.6) часть допанта (до 10 %) попадает в В-позиции (см. рис. 1, б), что характерно для составов с большим количеством допанта [9, 10]. Распределение атомов магния по кристаллографическим позициям в структуре пирохлора для составов  $Bi_{1.6}Mg_{x}Ti_{2}O_{7-\delta}$  ( $x \le 0.3$ ) изучено ранее [13].

Анализ профиля дифрактограммы соединения  $Bi_{1.6}In_{0.4}Ti_2O_7$  по методу Ритвельда осуществлен для трех вариантов распределения атомов допанта: 1) все атомы индия находятся в А-позициях; 2) атомы индия распределены в равных долях в А- и В-позициях; 3) все атомы индия в А-позициях, с учетом смещения атомов висмута и индия из позиций 16с в позиции 96h, как показано ранее для титанатов со структурой типа пирохлора Ві<sub>1.74</sub>Ті<sub>2</sub>О<sub>6.62</sub> [4] и Ві<sub>2</sub>Ті<sub>2</sub>О<sub>7</sub> [6]. Заселенность позиций фиксировали с учетом атомного состава, также фиксировали тепловое смещение атома кислорода О' по причине его высокой мобильности (табл. 1) [6]. Оптимальные результаты обработки получены для третьего варианта распределения атомов индия, который предполагает изовалентное замещение и отсутствие вакансий в катионной А- и в кислородной О'-подрешетках (рис. 2).

На основе данных измерения электрических характеристик ( $C_p$ , D) во влажной и сухой атмосфере построены температурные зависимости удельной проводимости в коорди-



Рис. 4. Температурные зависимости удельной проводимости образцов при частоте 100 кГц:  $a - (Bi_{1.6}In_{0.2.0.2})Ti_2O_6O'_{0.7}$ ;  $\delta - (Bi_{1.6}In_{0.4.0})Ti_2O_6O'_{11}$ ;  $s - (Bi_{1.6}Mg_{0.05.0.35})Ti_2O_6O'_{0.45}$ ;  $z - (Bi_{1.4}Mg_{0.1.0.5})Ti_2O_6O'_{0.2}$ . 1 - влажная атмосфера, 2 - cyxas.

натах  $\lg \sigma - f(10^3/T)$  (рис. 3, 4). Видно, что для соединений с дефектностью в позициях висмута и, следовательно, с вакансиями в подрешетке O', во влажной атмосфере при температурах 240–640 °C (протонный транспорт) и различных частотах налагаемого переменного тока проводимость возрастает. При полном заселении А-позиций катионами висмута и допанта (Bi<sub>1.6</sub>In<sub>0.4 0</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>6</sub>O'<sub>1</sub>) вакансий в подрешетке O' нет, и в этом случае температурные зависимости проводимости при нагревании во влажной и сухой атмосфере совпадают, следовательно, протонный перенос отсутствует (см. рис. 3, б и 4, б).

Появление протонного транспорта в оксидных соединениях с кислородными вакансиями обусловлено образованием протонных дефектов в результате диссоциативной абсорбции воды. Вода из газовой фазы адсорбируется на поверхности оксида и диссоциирует на гидроксильный ион и протон; первый входит в кислородную вакансию, а второй образует ковалентную связь с кислородом решетки. Квазихимическая реакция образования двух положительно заряженных протонных дефектов (OH<sub>o</sub>) в символике Крегера – Винка выглядит следующим образом [14]:

 $H_2O + V_o^{\bullet \bullet} + O_o^{\times} \Leftrightarrow 2OH_o^{\bullet}$ 

Таким образом, полученные новые индийи магнийсодержащие титанаты висмута со структурой пирохлора, обладающие кислородными вакансиями, можно отнести к классу высокотемпературных протонных проводников [15, 16].

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами твердофазного синтеза и сжигания нитрат-органических прекурсоров получены новые In, Mg-содержащие титанаты висмута со структурой типа пирохлора состава Bi<sub>2</sub> -  $_y$ In<sub>x</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub> -  $_{1.5y}$  +  $_{1.5x}$  (y = 0.4 при x = 0.2-0.6; y = 0.6 при x = 0.4-0.6) и Bi<sub>2</sub> -  $_y$ Mg<sub>x</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub> -  $_{1.5y + x}$  (y = 0.4 при x = 0.05-0.3; y = 0.6 при x = 0.1-0.6).

Исследовано распределение атомов In, Mg по кристаллографическим позициям структуры пирохлора. Показано, что атомы индия и магния преимущественно попадают в вакантные A (Bi)-позиции структуры пирохлора до содержания допанта x = 0.4 (в случае Ві<sub>1.6</sub>In<sub>x</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7 -  $\delta$ </sub>) и x = 0.5 (для Ві<sub>1.4</sub>Mg<sub>x</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7 -  $\delta$ </sub>). Дальнейшее повышение концентрации допанта сопровождается попаданием части атомов In и Mg в B (Ti)-позиции.

Наблюдается рост проводимости в соединениях с дефектностью в позициях висмута и, следовательно, с вакансиями в подрешетке O', во влажной атмосфере при температурах 240-640 °C (протонный транспорт). Для составов с полностью занятыми позициями висмута протонный перенос отсутствует.

Исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного пользования (ЦКП) "Химия" Института химии Коми НЦ УрО РАН.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-03-09173; 16-33-00153 мол\_а) и частичной поддержке программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере У.М.Н.И.К. (договор № 6275 ГУ2/2015 от 30.06.2015).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Fabbri E., Bi L., Pergolesi D., Traversa E. // Adv. Mater. 2012. Vol. 24, No. 2. P. 195-208.
- 2 Eurenius K. E. J., Ahlberg E., Knee C. S. // Solid State Ionics. 2010. Vol. 181, No. 27–28. P. 1258–1263.
- 3 Eurenius K. E. J., Ahlberg E., Ahmed I., Eriksson S. G., Knee C. S. // Solid State Ionics. 2010. Vol. 181, No. 3–4. P. 148–153.
- 4 Radosavljevic I., Evans J. S. O., Sleight A. W. // J. Solid State Chem. 1998. Vol. 136. P. 63–66.
- 5 Esquivel-Elizondo J. R., Hinojosa B. B., Nino J. C. // Chem. Mater. 2011. Vol. 23, No. 22. P. 4965–4974.
- 6 Hector A. L., Wiggin S. B. // J. Solid State Chem. 2004. No. 177. P. 139–145.
- 7 Kunej S., Suvorov D. // J. Am. Ceram. Soc. 2009. Vol. 92. P. 959–961.
- 8 Kunej S., Scapin S. D., Suvorov D. // J. Am. Ceram. Soc. 2012. Vol. 95. P. 1201–1203.
- 9 Piir I. V., Koroleva M. S., Ryabkov Y. I., Korolev D. A., Chezhina N. V., Semenov V. G., Panchuk V. V. // J. Solid State Chem. 2013. Vol. 204. P. 245–250.
- 10 Piir I. V., Koroleva M. S., Ryabkov Y. I., Pikalova E. Yu., Nekipelov S. V., Sivkov V. N., Vyalikh D. V. // Solid State Ionics. 2014. Vol. 262. P. 630–635.
- 11 Rodriguez-Carvajal J. // Physica B. 1993. Vol. 192, No. 1–2. P. 55–69.
- 12 ГОСТ 2211-65. Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения плотности. Введ. 30.06. 1966. М.: Издво стандартов, 1994. 12 с.
- 13 Краснов А. Г., Пискайкина М. М., Пийр И. В. // Журн. общ. химии. 2016. Т. 86, № 2. С. 177–184.
- 14 Kreuer K. D. // Annu. Rev. Mater. Res. 2003. Vol. 33. P. 333-359.
- 15 Анимица И. Е. // Электрохимия. 2009. Т. 45, № 6. С. 712–721.
- 16 Кочетова Н. А., Анимица И. Е., Нейман А. Я. // Электрохимия. 2010. Т. 46, № 2. С. 177–182.